

产品类别		产品名称	规格	应用
	陶瓷靶材	氧化铟锡靶(ITO)	4N+	TFT-LCD、LED、OLED、触摸屏、智能玻璃、光伏
		氧化铟镓锌靶 (IGZO)	4N+	新型高性能LCD和OLED显示器
		碲化镉靶 (CdTe)	4N+	薄膜太阳能电池
		铜铟镓硒靶 (CIGS)	4N+	铜铟镓硒薄膜太阳能电池
		碲锌镉靶 (CdZnTe)	4N+	薄膜太阳能电池
		硫化镉靶 (CdS)	4N+	薄膜太阳能电池
		硒化铟靶(In ₂ Se ₃)	4N+	CIGS薄膜太阳能电池中硫化镉的潜在替代品
		硫化铟靶(In ₂ S ₃)	4N+	CIGS薄膜太阳能电池中硫化镉的有效无毒替代
		碲化锌靶 (ZnTe)	4N+	薄膜太阳能电池
		氧化铌靶 (NbOx)	4N+	光学镀膜，装饰镀膜
		氧化铟锌靶 (IZO)	4N	平面显示，半导体
		氧化锡靶 (VTZO)	4N	HIT太阳能薄膜
		VTTO靶	4N	HIT太阳能薄膜
		氧化镍靶 (NiO)	3N+	Low-E 玻璃镀膜
		第二代显示用高迁靶 (Ln IZO II)	4N	用于制造高性能LCD和OLED显示器
		氧化锌铝靶 (AZO)	4N	平板显示、太阳能电池、光电器件、防辐射等领域
		氧化镓锌铝靶 (GAZO)	4N	平板显示、太阳能电池、光电器件、防辐射等领域
		显示用高迁靶 (Ln IZO I)	4N	用于制备高性能TFT器件
		镉铟靶 (CdIn)	4N	薄膜太阳能
		镉锡靶 (CdSn)	4N	薄膜太阳能
		CTO靶	4N	应用于薄膜太阳能
		氧化镉靶 (CdO)	4N	应用于薄膜太阳能
		铍铜靶 (BeCu)	2N5+	各种屏蔽室、集成电路屏蔽层和装饰镀膜
		钒靶 (V)	4N+	红外芯片
		锆钇靶 (ZrY)	3N+	热障涂层
		铝靶 (Al)	4N+	半导体、TFT-LCD、装饰等领域镀膜
		铝钪靶 (AlSc)	3N5+	半导体行业集成电路和微型电机器件镀膜
		钴钽锆靶 (CoTaZr)	3N5+	半导体集成电路和微电感器
		铬靶 (Cr)	3N5+	半导体、低辐射玻璃、装饰和功能性膜层等领域的真空镀膜
		铬钴靶 (CrCo)	3N5+	磁数据存储
		铜靶 (Cu)	4N+	触摸屏、半导体、传感器、电路器件和装饰品等行业的器件镀膜
		铜镓靶 (CuGa)	4N+	制造铜铟镓硒薄膜太阳能电池
		铜铟镓靶 (CIG)	4N5+	铜铟镓硒薄膜太阳能电池中的P-type铜铟镓硒
		掺碳锑碲靶 (C-GST)	4N+	相变存储材料
		铟靶 (In)	4N+	光伏、半导体、低辐射玻璃等领域镀膜
		铟锡靶 (InSn)	4N+	光伏、低辐射玻璃和手机器件涂层
		铌靶 (Nb)	4N+	触摸屏、半导体、低辐射玻璃和AR涂层
		镍靶 (Ni)	4N+	磁存储介质、半导体、LED等行业器件镀膜
		锡靶 (Sn)	4N+	低辐射玻璃和手机器件镀膜
		硅靶 (Si)	4N+	膜
		硅铝靶 (SiAl)	3N+	低辐射玻璃和AR涂层

溅射靶材	金属靶材	钽靶 (Ta)	3N5+	半导体、光学、磁性存储介质以及耐磨、耐腐蚀器件等领域的镀膜
		钛靶 (Ti)	4N+	半导体、显示、光伏、低辐射玻璃、耐磨和装饰器件的镀膜
		钨钛靶 (WTi)	4N+	光学、光电子学、半导体、LED等领域镀膜
		钼靶 (Mo)	3N7	平面显示，半导体
		铝铜 (AlCu)	5N5	半导体，磁存储
		铝硅 (AlSi)	5N	半导体
		AlSiCu靶	5N5	半导体，磁存储
		钴靶 (Co)	5N	半导体
		银镓靶 (AgGa)	4N+	口腔牙齿修复材料
		硫化钨 (WSi)	4N+	半导体
		钨 (W)	4N+	半导体
		钼钕靶 (MoNd)	4N	显示器
		铝钕靶 (AlNd)	5N	显示器
		铜镍靶 (CuNi)	3N5	太阳能薄膜
		钛铜靶 (TiCu)	3N5	光学镀膜
		铬硅靶 (CrSi)	3N5+	半导体
		银铅铜靶 (AgPdCu)	4N+	触摸屏、薄膜太阳能电池、Low-E 玻璃、LED、集成电路等镀膜
		锗锑碲靶 (GeSbTe)	4N5+	半导体领域、相变材料、信息存储材料
		锑化镓靶 (GaSb)	4N5+	半导体领域、红外成像器件、光纤通讯器件
		锗硅靶 (GeSi)	4N+	半导体领域、热电材料领域
		碲化锗靶 (GeTe)	4N5+	半导体领域、相变材料、信息存储材料
		碲化镓靶 (GaTe)	4N5+	半导体领域、辐射探测、太阳能电池等领域
		锆钇靶 (ZrY)	3N+	热障涂层
		铝钪靶 (AlSc)	3N5+	半导体行业集成电路和微型电机器件镀膜
		钴钽钼靶 (CoTaZr)	3N5+	半导体集成电路和微电感器
		钴铁靶 (CoFe)	3N5+	磁数据存储
		钴铁靶 (CoFeV)	4N5+	磁数据存储
		钴铁靶 (CoFeB)	3N+	磁数据存储
		钴铁靶 (CoFeSiB)	4N5+	磁数据存储
		钴铁靶 (CoHf)	3N5+	磁数据存储
		钴钽钼靶 (CoTaZr)	3N5+	磁数据存储
		铁铜铌硅硼靶 (FeCuNbSiB)	4N+	磁数据存储
		镍铁铜钼靶 (NiFeCuMo)	4N+	磁数据存储
		锆钒铁靶 (ZrVFe)	2N5+	高真空吸气薄膜沉积
		铈镓靶 (CeGa)	3N	光学等领域器件镀膜
		钪靶 (Sc)	3N+	应用于光学、磁性材料领域，制备半导体行业集成电路和微型电机器件镀膜用钪铝合金
	贵金属靶材	银靶 (Ag)	4N+	半导体、低辐射玻璃、光伏和光学
		金靶 (Au)	4N+	半导体、传感器和数据存储器件的镀膜
		铂靶 (Pt)	3N5+	半导体和光学，也常见于珠宝和装饰品镀膜
		钌靶 (Ru)	3N+	半导体和数据存储层膜层
		镍铂靶 (NiPt)	4N+	半导体行业中的二极管和超大规模集成电路镀膜